

3i - 3b

1964

69M

$\text{HC}(\text{SiH}_3)_3$ ,  $\text{P}(\text{SiH}_3)_3$ ,  $\text{As}(\text{SiH}_3)_3$ ,

$\text{Sb}(\text{SiH}_3)_3$  (Tb, p,  $\Delta$  Hv)

Amberger E., Boeters H.D.  
Chem. Ber., 1964, 97, N 7,  
1999-2004

Trisilylverbindungen.

Be



$\text{Si}_3\text{SbH}_9$

$SC(SiH_3)_3(m)$

1971

( $p$ ,  $T_b$ ,  $\Delta VH$ )

2789-IV-ГКВ

Соколов В.Б.

Давление пара, температура кипения и энталпия испарения трисилилфосфина, трисилиларсина и трисилилстибина, 5 с.

*2SbSi*

*1978*

II E632. Двупреломление и фазовые переходы в  
SbSi. Inushima Takashi, Uchinokura Kuni-  
mitsu, Matsuura Etsuyuki. Birefringence and  
phase transitions in SbSi. «J. Phys. Soc. Jap.», 1978, 44,  
№ 5, 1656—1663 (англ.)

Измерено двупреломление ( $\delta n$ ) в монокристаллах SbSi в температурном интервале, включающем точки фазовых переходов первого ( $T_1=15,7^\circ\text{C}$ ) и второго родов ( $T_2=-36,6^\circ\text{C}$ ). Установлено, что в окрестности  $T_2$  температурная зависимость  $\delta n$  определяется соотношением  $\delta n(T)=A[(T-T_2)/T_2]^{2\beta}$ , где  $\beta=0,51$  при  $T < T_2$  и  $\beta=0,53$  при  $T > T_2$ . Вблизи  $T_1$   $\beta$  зависит от  $\varepsilon=T-T_1/T_1$ : при  $\varepsilon > 5 \cdot 10^{-3}$   $\beta=0,38$ , а при  $\varepsilon < 5 \cdot 10^{-3}$   $\beta=0,53$ . И. Р.

$(T_{tr})$

*90, 1978, NII*

19.4.9

SbSi

$\text{NaAl}_4\text{Sb}_4\text{H}_2\text{O}$

$\text{CsCdCl}_3$

фазов.  
переход.

10 Е867. Комплексные исследования фазовых переходов под давлением. Серебренников В. Л., Александрова И. П. «Ин-т физ. Сиб. отд. АН СССР. Препр.», 1979, № 98, 77с., ил.

Описаны комплекс аппаратуры высокого давления и результаты выполненных с его помощью исследований фазовых превращений в  $\text{LiNH}_4\text{SO}_4$ ,  $\text{CsCdCl}_3$ ,  $\text{NaNH}_4\text{SeO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{SbSi}$ , кристаллах семейства триглицинсульфата и др. при высоких давлениях. Библ. 65.

(+2) 47

Ф.1949.110

*SbSi*

1983

7 E367. Теплоемкость SbSi. Specific heat of SbSi:  
Rosar M. E., Smith W. A., Bhalla A. «J. Phys.  
and Chem. Solids», 1983, 44, № 2, 117—118 (англ.)

Теплоемкость монокристаллов SbSi измерена в интервале т-р 230—500 К с помощью сканирующего дифференциального калориметра. Определена энтропия сегнетоэлектрического перехода. Результаты, полученные для образцов, отличающихся разной технологией приготовления, оказались различными, что связано с различием примесей кислорода.

*C<sub>p</sub>, J K<sup>-1</sup> г<sup>-1</sup>*

Ф. 1983, 18, № 7.

Si - Sb

1985

106: 163245e The antimony-silicon system. Olesinski, R. W.; Abbaschian, G. J. (Dep. Mater. Sci. Eng., Univ. Florida, Gainesville, FL 32611 USA). *Bull. Alloy Phase Diagrams* 1985, 6(5), 445-8, 501-2 (Eng). The assessed equil. phase diagram for the Si-Sb system is presented. The heat and entropy of mixing in the liq. state are known. Sb forms substitutional solid solns. in Si. The lattice parameters were calcd. as functions of Si concn. ( $10^{18}$  atoms/cm<sup>3</sup> soln.).

payabal  
gearyanra

C.A. 1987, 106, N20.

SbSiX

№ 29760

1988

) 22 Б3127. Термодинамические свойства расплавов систем  $\text{Si}-(\text{Mg}, \text{Sb})$ . Судавцова В. С., [Баталин Г. И.], Зеленина Л. Н. «Укр. хим. ж.», 1988, 54, № 6, 655—657

Методом калориметрии определены энталпии образования жидк. расплавов двойных систем  $\text{Si}-(\text{Mg}, \text{Sb})$  при 1132 и 1535 К соотв. Установлено, что при 1132 К граница р-римости соответствует  $X_{\text{Si}}=0,08$ . Полученные парц. и интегральные энталпии смешения расплавов системы  $\text{Mg}-\text{Si}$  удовлетворительно согласуются с лит. Для жидк. сплавов системы  $\text{Sb}-\text{Si}$   $\Delta H = 7$  кДж/моль при  $X_{\text{Si}}=0,2$ . Все термодинамич. св-ва изученных расплавов системы  $\text{Sb}-\text{Si}$  выражены положит. величинами.

Автореферат

Х.1988, № 22

1997

F: SbSi

P: 1

ЗБ250. Фазовая диаграмма SbSi и кристаллическая структура антисегнетоэлектрической фазы. Phase diagram of SbSi and crystal structure of the antiferroelectric phase / Lukaszewicz K., Pietraszko A., Stepien-Damm J. // ECM-17: 17th Eur. Crystallogr. Meet., Lisboa, 24-28 Aug., 1997: Programme and Book Abstr. - Lisboa, 1997. - С. 1-10. - Англ.